## CMOS 模拟集成电路原理 第二周作业

范云潜 18373486

微电子学院 184111 班

日期: 2020年9月22日

作业内容:作业1:利用仿真结果,找到我们所使用工艺的 $\mu$ , $C_{ox}$ , $V_{th}$ 

作业 2: 通过公式描述  $V_B$  的取值范围(提示:晶体管 M1-M4 均需要工作在饱和区);在 Cascode 电流镜中,假设有寄生电容  $C_{par}$ ,利用公式估算并用仿真验证该电流镜的频率特性。(可以自由设置偏置、晶体管的尺寸以及寄生电容)

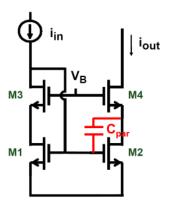


图 1: 题目 2

本次作业使用  $W/L = 1\mu m/0.18\mu m$ 

### Problem 作业 1

仿真的思路:

仿真,得到 nMOS  $V_{th}=456.44mV, C_{gs}=1.32fF$ ,如图 2;得到 pMOS  $V_{th}=319.17mV, C_{gs}=888.9aF$  如图 3。

为了得到  $C_{ox}$ 

$$C_{GS} \approx \frac{2}{3} W L C_{ox}$$

$$C_{ox} = \frac{3}{2} \frac{C_{gs}}{W L}$$

计算得到  $C_{ox,n}=0.0110F/m^2,\ C_{ox,p}=0.0074F/m^2$ 之后即可通过电流公式进行计算  $\mu$ 

$$I_{d} = \frac{1}{2}\mu_{n}C_{ox}\frac{W}{L}(V_{gs} - V_{th})^{2}$$

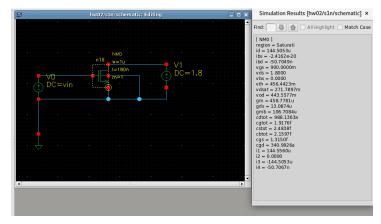


图 2: nMOS 参数

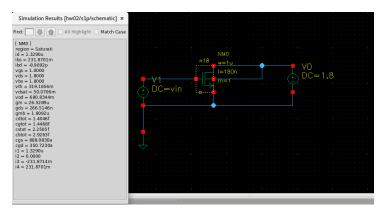


图 3: pMOS 参数

$$\mu_n = \frac{2I_d}{C_{ox}\frac{W}{L}(V_{od})^2}$$

计算得到  $\mu_n=0.0240m^2V^{-1}s^{-1}$  ,  $\;\mu_p=1.3934e-04V^{-1}s^{-1}$ 

# Problem 作业 2

#### SubProblem 1

对 1, 3 管列式,记  $V_x$  为 M3 漏极电压, $V_y$  为 M3 源极电压:

$$V_B - V_x < V_{th}$$

$$V_B - V_y > V_{th}$$

$$V_x - V_y < V_{th}$$

$$V_x > V_{th}$$

那么

$$V_x < V_{th} + V_y < V_B < V_{th} + V_x < V_y + 2V_{th}$$

#### SubProblem 2

设  $V_x=1V$  以  $V_{th}=0.5V$  预估,可以使  $V_y=0.7V$   $V_B=1.4V$  ,设置偏置电流为 0.1mA 。据此计算得到:  $(W/L)_3=7.2\mu/0.18\mu$   $(W/L)_1=0.56\mu/0.18\mu$ 

最终搭建电路如  $\mathbf{84}$  , 频率响应如  $\mathbf{85}$  , 特征频率为 30MHz

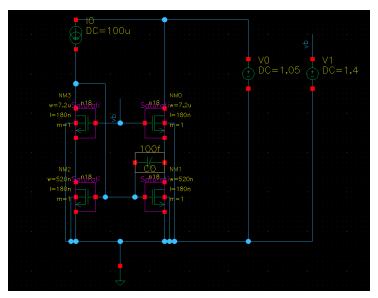


图 4: Cascode 电路

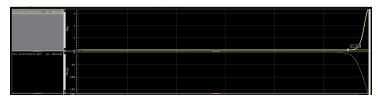


图 5: Cascode 电路频响

手工计算:

$$r_o \approx \frac{1}{\lambda I_D} \approx = \frac{1}{0.1 \cdot 0.1 / 1000} = 1e6\Omega$$

那么特征频率为

$$f_t = \frac{1}{2\pi C r_{eq}} = \frac{1}{2\pi \cdot 100f \cdot 50k} = 31830988.61838Hz = 31.8MHz$$

### Problem 作业 3

#### SubProblem 1

搭建电路,如图  $\boldsymbol{6}$  ,对  $V_{in}$  扫描,结果如图  $\boldsymbol{7}$  。  $g_m=1.2m$  ,得到  $0.99g_m=1.188m$  ,图中结果为  $V_{in}=2*16=32mV$  ,如图  $\boldsymbol{8}$  。

手工计算

$$g_m = \frac{\partial \Delta I_D}{\partial \Delta V_{in}} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \frac{\frac{4I_{SS}}{\mu_n C_{ox} W/L} - 2\left(\Delta V_{in}\right)^2}{\sqrt{\frac{4I_{SS}}{\mu_n C_{ox} W/L} - \left(\Delta V_{in}\right)^2}}$$

仿真得到  $\mu_n C_{ox} = 2I_d/(V_{od}^2)/(W/L) = 0.00039157 = k$  ,带入得到

$$g_{m,max}\sqrt{I_{ss}\mu_n C_{ox}W/L} = 0.0017699$$

#### SubProblem 2

I=198u 时, $\Delta V_{in}=2*0.14=0.28V$ 。如**图 10** 手工计算得到

$$V_{in} = \sqrt{2I_{SS}/(\mu_n C_{ox} W/L)} = 0.15981V$$

那么  $\Delta V_{in} = 0.32V$ 

#### SubProblem 3

此时可以认为,几乎是  $\Delta V_{in}$  为最大值的时候,将其扩大为 2 倍,那么根据公式  $\Delta V_{in} = \sqrt{2I_{SS}/(\mu_n C_{ox}W/L)}$  得到,W/L 变为 1/4 倍,即  $W=10\mu m$ 。

分别仿真出的电压是 0.15V 0.26V 如图 11 图 12

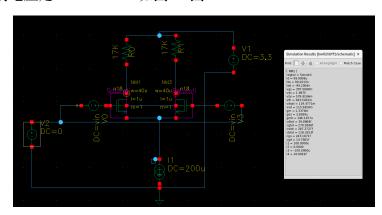


图 6: 差动电路

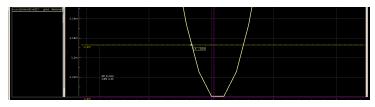


图 7: 差动电路结果

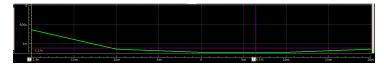


图 8: 区间



图 9: 差分电压

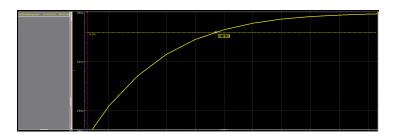
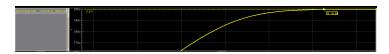


图 10: 198 uA 对应电压



图 11: 抽取电压



**图 12:** 抽取电压